PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-055230

(43) Date of publication of application: 11.03.1991

(51)Int.Cl.

B29C 71/02 B29C 41/12 B29D 7/01 C08J 7/00 C08J 7/00

// B29K 79:00 B29K105:02 C08L 79:08

(21)Application number: 01-190534

(71)Applicant : DU PONT TORAY CO LTD

(22)Date of filing:

25.07.1989

(72)Inventor: KATO TATSUYA

TANIGUCHI TOSHIHIKO

(54) LOWSHRINKABLE POLYIMIDE FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To attempt to improve heat treatment efficiency, to prevent a film from occurrence of waviness and wrinkling and to make it possible to make a process continuous by performing a heat—treatment at a relatively low temp. for a short time while a tension in the longitudinal direction is kept at 10kg/m or lower. CONSTITUTION: A lowshrinkable polyimide film is prepared by performing a heat—treatment while a tension in the longitudinal direction of the film is kept at 10kg/m or lower and then performing a cooling treatment and has a heat shrinkage ratio of 0.05% or smaller after heat—treatment at 200° C for 1hr. As the means for heating, irradiation of far IR rays or hot air blowing are pref. The polyimide film has a absorption peak in far IR rays range and by irradiating far IR rays covering this absorption wave length, heating can be performed in an extremely short time. It is possible thereby to attempt to improve heat treatment efficiency, to prevent occurrence of waviness and wrinkling and to make a process continuous.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

(全6頁)

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-55230

5 Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	④ 公開	平成3年(1991)3月11日
B 29 C 71/02 41/12		8115-4F 7729-4F		
B 29 D 7/01		7148-4F		
C 08 J 7/00	CFG	8720-4 F		
	301	8720-4 F		
// B 29 K 79:00				
105:02				
C 08 L 79:08				

9発明の名称 低収縮性ポリイミドフイルム

②特 願 平1-190534

②出 願 平1(1989)7月25日

事業場内

⑦発明者谷口 淑彦 愛知県東海市新宝町31番6 東レ・デュボン株式会社東海

事業場内

⑪出 願 人 東レ・デユポン株式会 東京都中央区日本橋本町1丁目5番6号

社

四代 理 人 弁理士 小川 信一 外2名

明細葉

1. 発明の名称

低収縮性ポリイミドフィルム

2. 特許請求の範囲

フィルムの長さ方向の張力を10kg/m以下に保ちながら、加熱処理した後、冷却処理を施してなり、200℃で1時間熱処理後の収縮率が0.05%以下の特性を有する低収縮性ポリイミドフィルム。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は熱に対する収縮性が改善された低収 縮性ポリイミドフィルムに関する。

〔従来の技術〕

芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンを重縮合して得られるポリイミドは極めて耐熱性に優れたポリマーとして知られている。このポリイミドは溶媒に不溶であるが、その前駆体であるポリアミド酸は特定の有機溶媒に可溶であるため、このポリアミド酸有機溶媒溶

液を流延し、イミド化と同時に乾燥することに より耐熱性のフィルムが得られる。

審査請求 未請求 請求項の数 1

このポリイミドフィルムは耐熱性、絶縁性及び機械特性に優れているため、フレキシブルプリント基板のベースフィルムとして従来から利用されている。

(発明が解決しようとする課題)

ボリイミドフィルムをベースフィルムとしてフレキシブルブリント基板を作るためには铜等の金属箔を積層するかあるいは真空蒸着、スパッタリング等により金属を付着させる必要があるが、この工程でかなりの熱がかかるため、熱に対する寸法安定性が要求される。

特に、最近ではフレキシブルプリント基板のファインパターン化により、熱による収縮が小さいポリイミドフィルムが望まれている。

このような要求に応える手段として、特開昭62-41024号公報にはポリイミドフィルムを実質的に無張力下、加熱オープン中で加熱処理した後、冷却する方法が提案されている。

無張力下で熱処理する方法は潜在収縮応力を 緩和し、その後の加熱に対して収縮が小さくな るため、有効な方法であるが、次のような欠点 がある。

即ち、無張力下で熱処理するためにはフィルムを巻いたロールを加熱オープン中に放置いた方法(特開昭62-41024号公報実施例)あるいでは、巻出し、巻取り機を備えた連続型加熱炉になり機を備えた連続型加熱があるが、なり機を備えた連続型加熱がある。としても無張力下で長時間処理すること、収収がでフィルムが波を打つ状態になり、熱に重要の場合にはフィルムが蛇行して完全な製品の場合にはフィルムが蛇行して完全な製品の場合にはフィルムが蛇行して完全な製品の場合にはフィルムが蛇行して完全な製品の場合にはフィルムが蛇行してきる。

また、乾燥機の中に放置するバッチ式であってもフィルム表面にしわが発生することは防ぐことができず、精密なプリント基板のベースフィルムとしては適用できなくなる欠点がある。

しかもこれらの方法では、低収縮効果にバラ ツキを生じ、たとえばしわが発生した部分では、 MD方向、TD方向の熱収縮率が大きく変動してしまうという問題もあった。

本発明は上記従来技術の欠点を解消し、低収縮性で、かつ製品の製造効率の良いポリイミドフィルムの提供を課題とするものである。

〔課題を解決するための手段〕

上記課題を解決するため、本発明は次の手段をとる。

即ち本発明の低収縮性ポリイミドフィルムは、フィルムの長さ方向の張力を10kg/m以下に保ちながら、加熱処理を施した後、冷却処理を施してなり、200℃で1時間熱処理後の熱収縮率が0.05%以下の特性を有することを特徴とするものである。

本発明におけるポリイミドは次の (I) 式の 構造を主として有するものである。

$$-\left\{N < \frac{c}{c} > B < \frac{c}{c} > N - B, \right\}^{D} \cdots (1)$$

この(!) 式の構造は下記(II) 式の前駆体が閉環したものである。

(ここで R は 4 価の芳香族基、 R' は 2 価の芳香族基である。)

(I) 式の構造を有するポリイミドは、芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンを、有機溶媒中で、触媒および脱水剤の存在下に縮重合することにより得られる。

本発明で用いられる芳香族テトラカルボン酸二無水物としては、たとえばピロメリット酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、3,3'、4,4'-ジフエニルテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,2-ピス(3,4

- ジカルボキシフエニル) プロパン二無水物、 ビス(3,4-ジカルボキシフエニル) スルホンニ 無水物、3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸 二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル) エーテル二無水物、ナフタレン-1,2,4,5ーテ トラカルボン酸二無水物、ナフタレン-1,4,5, 8-テトラカルポン酸二無水物、デカヒドロー ナフタレンー1,4,5,8ーテトラカルボン酸二無 水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキサ ヒドロナフタレン-1,2,5,6ーテトラカルボン 酸二無水物、2,6-ジクロロナフタレン-1,4, 5.8-テトラカルボン酸二無水物、2,7-ジク ロロナフタレンー1,4,5,8ーテトラカルボン酸 二無永物、2.3.6.7ーテトラクロロナフタレン -1.4.5.8 - テトラカルボン酸二無水物、フェ ナントレンー1,8,9,10ーテトラカルボン酸二無 水物、2,2-ピス(2,3-ジカルボキシフエニル) プロパン二無水物、1,1-ピス(2,3-ジカルボ キシフエニル)エタン二無水物、1,1-ビス(3, 4-ジカルボキシフエニル) エタン二無水物、

ピス(2.3ージカルボキシフエニル) メタン二無水物、ピス(3.4ージカルボキシフエニル) メタン二無水物、ピス(3.4ージカルボキシフエニル) スルホン二無水物、ベンゼンー1,2、3・4ーテトラカルボン酸二無水物、 3・4・3′・4′ーベンプフェノンテトラカルボン酸二無水物など、またはこれらの2種以上の混合物が挙げられるが、なかでもピロメリット酸二無水物の使用が好ましい。

また、芳香族ジアミンとしては、たとえばメタフエニレンジアミン、パラーフエニレンジアミン、ペラーフエニルプロパン、4,4'ージアミノージフエニルメタン、ベンチジン、4,4'ージアミノージフエニルスルホン、3,3'ージアミノージフエニルスルホン、4,4'ージアミノージフエニルスルホン、4,4'ージアミノージフエニルン・シーでスー(4ーアミノーフエニル)ジェニルシラン、ピスー(4ーアミノーフエニル)ジフエニルシラン、3,3'ージクロローベンチジ

ソ、ピスー (4ーアミノーフエニル) エチルホ スフィンオキサイド、ピスー(4 - アミノーフ エニル) フェニルホスフィンオキサイド、ビス - (4-アミノーフエニル) - N - フエニルア ミン、ビスー (4-アミノ-フエニル) - N -メチルーアミン、1,5-ジアミノーナフタレン、 3,34ジメチルー4,44ジアミノーピフエニル、 3,4-ジメチルー31、4ージアミノーピフエニ ル、3,3-ジメトキシベンチジン、2,4-ピス (ベーターアミノーヒープチル) トルエン、ビ ス(パラーベーターアミノーヒープチルーフエ ニル) エーテル、パラーピスー (2 -メチルー) 4-アミノーペンチル) ベンゼン、パラーピス -(1.1-ジメチル-5-アミノーペンチル)べ ンゼン、m-キシリレンジアミン、p-キシリ レンジアミン、1,3-ジアミノアダマンタン、 3,3-9721-1,1-9797299-ジアミノメチルー1,1-ジアダマンタン、ビ ス(パラーアミノーシクロヘキシル)メタン、 ヘキサメチレンジアミン、ペプタメチレンジア

ミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレン ジアミン、デカメチレンジアミン、3-メチル ヘアタメチレンジアミン、4,4-ジメチルヘブ タメチレンジアミン、2.11-ジアミノードデカ ン、1,2-ピスー(3-アミノープロポキシ) エタン、2,2-ジメチルプロピレンジアミン、 3-メトキシーヘキサメチレンジアミン、2,5 ージメチルヘキサメチレンジアミン、2,5~ ジメチルヘプタメチレンジアミン、5-メチル ノナメチレンジアミン、1,4-ジアミノーシク ロヘキサン、1.12-ジアミノーオクタデカン、 2,5-ジアミノ-1,3,4-オキサジアゾール、 2,2-ピス (4-アミノフエニル) ヘキサフル オロプロパン、N- (3-アミノフエニル) -4-アミノベンズアミド、4-アミノフエニル - 3 - アミノベンゾエートまたはこれらの2種 以上の混合物が挙げられ、なかでも4.4~ジア ミノジフエニルエーテルが好ましく使用される。

次に、本発明でポリイミドの縮重合に用いられる有機溶媒としては、N. Nージメチルホル

触媒としては、第三級アミン類の使用が望ましく、これらアミン類の具体例としては、トリメチルアミン、トリエチレンジアミン、ピリジン、イソキノリン、2ーエチルピリジン、トリエチルアミン、Nーエチルモルフオリン、Nーメチ

ルモルフオリン、ジエチルシクロへキシルアミン、Nージメチルシクロへキシルアミン、4ーベンブィルピリジン、2,4ールチジン、2,6ールチジン、3,4ールチジン、3,5ールチジン、4ーメチルピリジン、3ーメチルピリジン、4ーイソプロピルピリジン、Nージメチルベンジルアミン、4ーベンジルピリジン、及びNージメチルドデシルアミンなどが挙げられる。

さらに、脱水剤としては有機カルボン酸無水物、N,Nージアルキルカルボジィミド類、低級脂肪酸ハロゲン化物、ハロゲン化低級脂肪酸ハロゲン化物、ハロゲン化低級脂肪酸無水物、アリールホスホン酸ジハロゲン化物及びチオニルハロゲン化物が挙げられる。

ここで、有機カルボン酸無水物としては無水 酢酸、プロピオン酸無水物、酪酸無水物、吉草 酸無水物、これらが互いに混合された無水物及 び芳香族モノカルボン酸例えば安息香酸、ナフ トエ酸等の無水物との混合物、及び炭酸及びギ 酸並びに脂肪族ケテン類(ケテン及びジメチルケテン)の無水物との混合物などが挙げられるが、なかでも無水酢酸およびケテン類の使用が好ましい。

安息香酸無水物のほか、他の使用し得る芳香 族酸無水物には、o-、m-及びp-トルイル 酸、m-及びp-エチル安息香酸、p-プロピ ル安息香酸、p-イソプロピル安息香酸、アニ ス酸、oー、mー及びpーニトロ安息香酸、o -、m-及びp-ハロ安息香酸、種々のジプロ モ及びジクロロ安息香酸、トリプロモ及びトリ クロロ安息香酸、ジメチル安息香酸の異性体例 えばヘメリチル酸、3.4-キシリル酸、イソキ シリル酸及びメシチレン酸、ベラトルム酸、ト リメトキシ安息香酸、アルファー及びベーター ナフトエ酸、及びピフェニルカルボン酸などの 酸の無水物、及び上記無水物相互の混合無水物 及び脂肪酸モノカルポン酸例えば酢酸、プロピ オン酸等の無水物との混合物無水物、及び炭酸 及びギ酸各無水物との混合無水物が挙げられる。

N, N′- ジアルキルカルボジィミド類は 式: R-N=C=N-R

(式中Rは異なったアルギル基であり得るが、 一般に同一である)

により表わされ、好ましくは、R基は1乃至8個の炭素原子の低級アルキル基である。

得られるポリアミド酸溶液は流延またはフィルム状に押出され、乾燥、熱処理を行なうこと

により、イミド化が進み前記 (I) 式構造を有するポリイミドフィルムが得られる。

本発明においてフィルム厚みが $5 \sim 150 \, \mu \, \text{m}$ 、好ましくは $7 \sim 125 \, \mu \, \text{m}$ になるように調整することが必要である。

得られたポリイミドフィルムを本発明においてはフィルムの長さ方向の張力を10kg/m以下に保ちながら、比較的低い温度で、しかも比較的短時間で加熱処理する。

張力は小さい程、低収縮性のフィルムが得られるが、完全無張力下では特に連続巻取りを行なうとき、フィルムが蛇行し、熱収縮率のばらつきが大きくなる傾向にあるので、1 kg/m以上が好ましい、また、10 kg/mを越えると本発明の目的である加熱低収縮性のフィルムが得られなくなる。

加熱の手段としては遠赤外線を照射する方法 または熱風を吹き付ける方法が好ましい。ポリイミドフィルムは遠赤外線領域に吸収ピークが あり、この吸収波長を含む遠赤外線を照射する ことにより、極めて短時間で加熱が行なわれる。 また、遠赤外線照射や熱風吹付けに加えて、 ラジエーションヒーターを併用することもでき、 さらにはラジエーションヒーターのみを用いて 加熱処理を行なうこともできる。

加熱処理における加熱時間は短くてよく、好ましくは1~60秒、とくに2~30秒で十分である。

加熱処理温度はとくに限定されないが、70~300 C、とくに100~230 Cが好ましい。

なお、かくして得られる本発明のポリイミドフィルムは、これを200℃で1時間熱処理した後のフィルム長さ方向(MD)および幅方向(TD)の収縮率が何れも0.05%以下という、実用性の高い特性を有している。

(実施例)

以下、実施例を挙げて本発明の効果を具体的 に説明する。

実施例Ⅰ

ピロメリット酸二無水物は4.4~ジアミノジ

押出し、ポリイミドに転化させて自己支持性の フィルムとした後、支持体から剝離し、さらに イミドへの転化反応を完結すると共に溶媒を乾 爆し、厚み25μα のポリイミドフィルムとして

フェニルエーテルを等モルずつN。Nージメチ

ルアセトアミド中に入れ攪拌しながら反応を進

このポリアミド酸溶液に無水酢酸、イソキノ リンを加え攪拌した後、加熱支持体上に溶液を

めることにより、ポリアミド酸溶液を得た。

このポリイミドフィルムを、表1に示した温度のトンネル型赤外線照射炉に連続的に送り込み、表1に示した条件で熱処理した後、炉外で巻取りながら室温まで冷却した。 熱処理中のフィルム張力は送りローラと巻取ローラの回転速度差で調節し、熱処理時間は各ローラの相対回転速度で調節した。

結果を表1に示す。

ロール状に巻取った。

表 1

	処 理	処理問	验 理	熱収縮率	(%)* 注
No. 浩	(℃)	(秒)	処 理 張 力 (kg/m)	MD	TD
1	150	5	3.5	0.03	0.04
2	150	10	3.5	0.02	0.02
3	150	15	3.5	0.01	0.01
4	200	5	3.5	0.03	0.02
5	200	10	3.5	0.03	0.02
6	200	15	3.5	0.02	0.01
7	230	20	5.0	0.02	0.01

注) 熱処理後のフィルムを、さらに200℃で1 時間処理した後の熱収縮率であり、測定方 法はJPCA-BM01-1988に準じた。

なお、比較として張力を 0.5 kg/m, 温度を 200 でとして同様の実験を行なった結果、フィルムにシワが生じ、連続的に巻取ることが困難であった。

実施例2

実施例1と同様にして、厚み125μm のポリ

イミドフィルムを得た。これを230℃のトンネル型赤外線照射炉に送り込み、表2に示した処理張力で30秒間熱処理した後、室温まで冷却した。

得られたフィルムの熱収縮率評価結果を表 2 に示す。

妻 2

No.	処理張力	然収縮率 (%)		
	(kg/m)	MD	TD	
8	5.0	0.02	0.02	
9	7.0	0.03	0.01	
10	10.0	0.04	0.01	

(発明の効果)

本発明のポリイミドフィルムは、長さ方向の 張力を10kg/m以下に保ちながら、比較的低温 で短時間熱処理することにより得られるため、 加熱処理効率がすぐれ、フィルムに波打ちやし わが発生することがなく、しかも連続化が可能 である。・ また、本発明のポリイミドフィルムは、200 でで1時間熱処理後の収縮率が、MDおよびTD方 向共に0.05%以下とすぐれた特性を有しており、 フレキシブルブリント基板などの用途に有用で ある。

 代理人
 弁理士
 小
 川
 信
 一

 弁理士
 野
 口
 賢
 照

弁理士 斎 下 和 彦